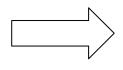
タンタルなどのレアメタルスクラップの リサイクルについて

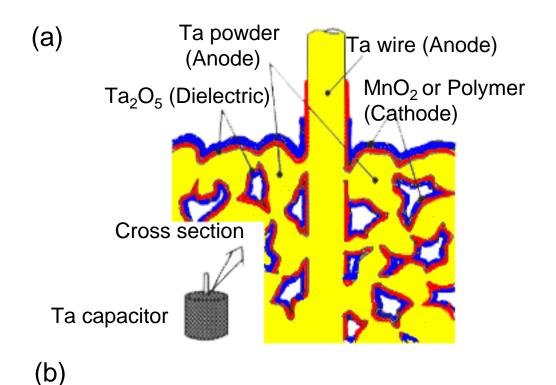
東京大学生産技術研究所 岡部研究室

峯田邦生

ノート型PC 携帯電話 etc. の普及



高性能小型タンタルコンデンサ の需要増大



Ta (Anode) Ta₂O₅ (Dielectric) MnO₂ or Polymer (Cathode) Layer

Graphite Ag Solder

Fig. Ta コンデンサの (a) 模式図, (b) 構造

生産量と需要

Table タンタルの年間生産量と価格*1

世界生産量
コンデンサ用粉末
価格(概数)

2,300 ton Ta

1,400 ton Ta

~700 \$/kg Ta

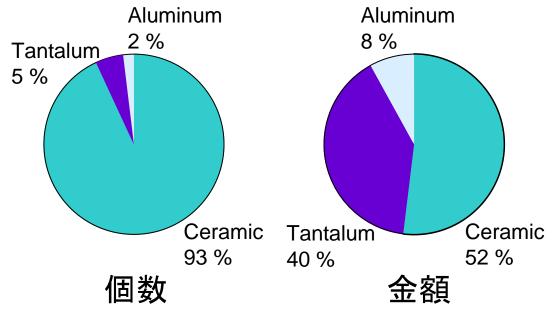
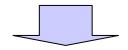
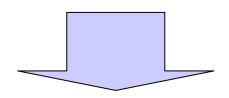


Fig. コンピュータ市場における各コンデンサのシェア



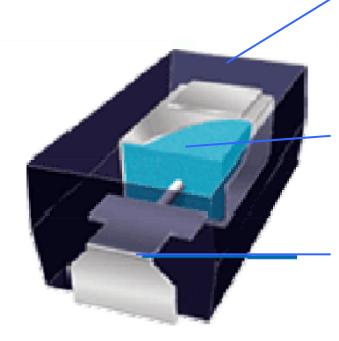
タンタルは貴重で需要の大きい 電子材料用のレアメタル

- タンタルは希少で高価なレアメタル
- コンデンサの製造過程で 相当量のオフスペック品が発生
- 効率の良い回収プロセスは 現在存在しない (現状では鉱石として処理)
- スクラップ中のタンタルは二オブを 含まない良質な資源



低コストで高効率な リサイクルプロセスの開発が重要

コンデンサの構造



難燃性エポキシ樹脂 SiO2を含む高分子

タンタル焼結体 90 % 以上がタンタル

端子

Fe, Ni, Cu...

Table Mass ratio of a capacitor component

	Mass ratio of each part (mass %)						
	Ta	Epoxy resin	Terminal				
Ta capacitor	50	40	10				

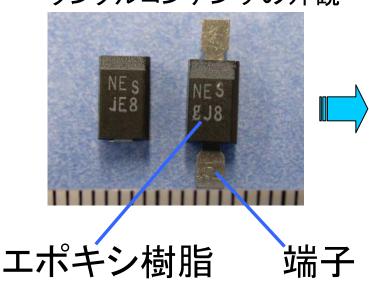
タンタルが焼結体中に高濃度で存在

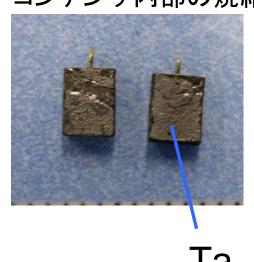


焼結体を機械的に取り出す

酸化によるタンタルの回収

タンタルコンデンサの外観 コンデンサ内部の焼結体





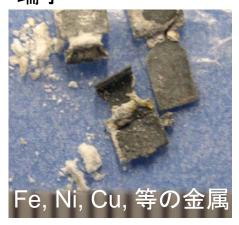
Ta

酸化後 (1123 K, 30min.)

エポキシ樹脂



端子



タンタル焼結体



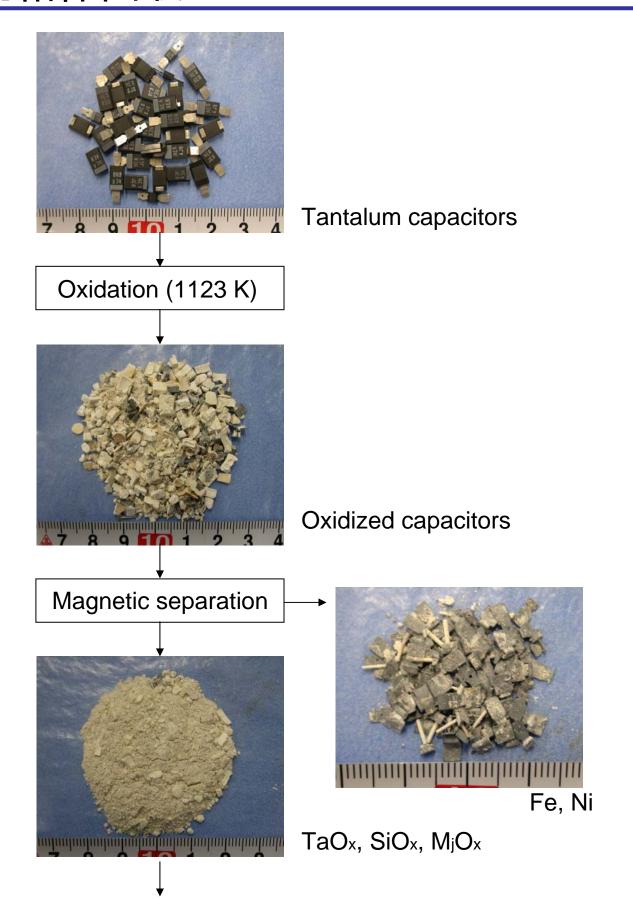
エポキシ樹脂: ふるい分けによる分離

端子:

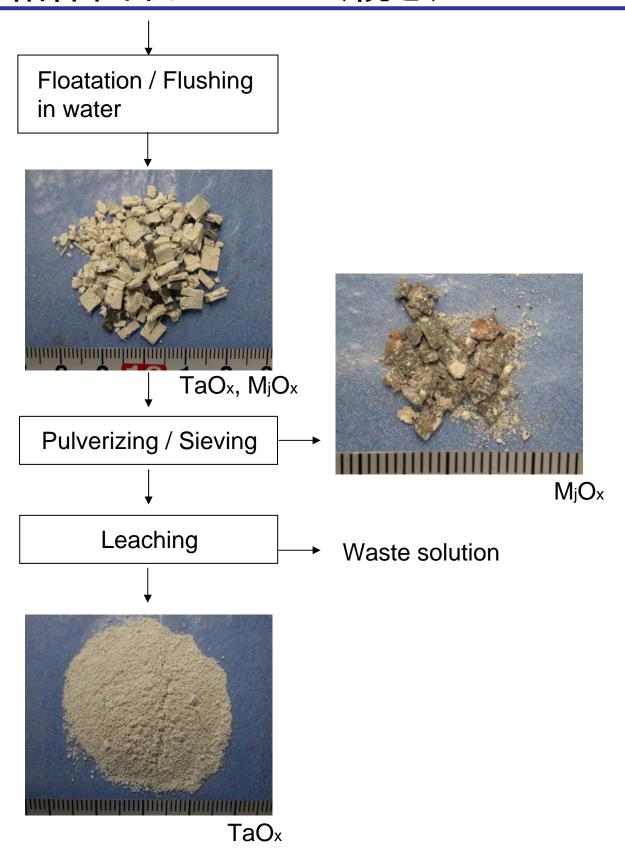
磁選またはリーチングによる分離

タンタルを酸化物として回収することに成功

焼結体回収プロセス



焼結体回収プロセス(続き)



マグネシウム蒸気による還元

$$Ta_2O_5 + 5 Mg \rightarrow 2 Ta + 5 MgO$$

$$T = 1273 \text{ K}, 6 \text{ h}$$

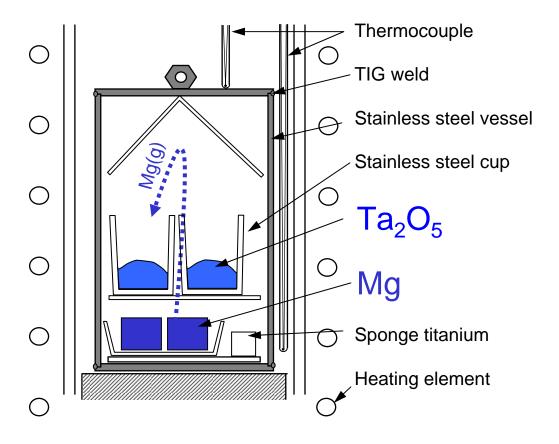
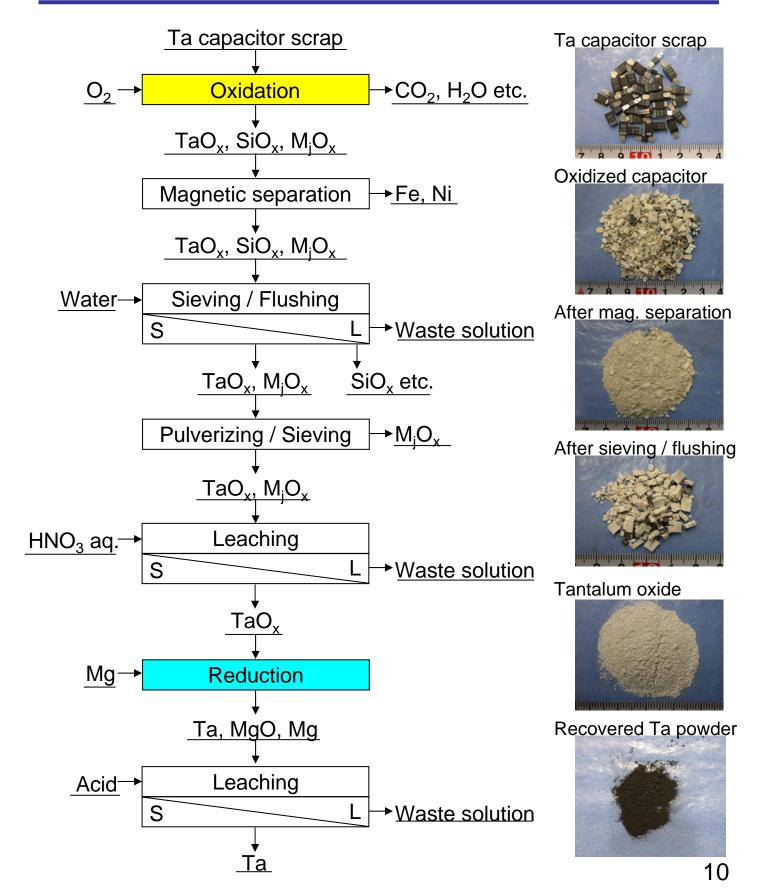
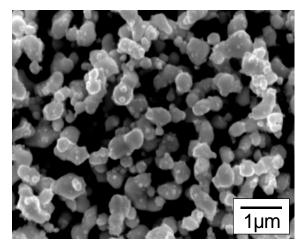


Fig. Schematic diagram of the experimental apparatus.

タンタル回収プロセス



タンタルの回収の結果



回収率: 90~92%

Fig. SEM image of tantalum recovered from capacitor scraps.

Table 1. Analytical result of tantalum powder recovered from tantalum capacitor scraps determined by ICP-AES analysis. The parenthetic data is estimated value.

	Concentration of element i, C i (mass %)						
	Ta	Si	Cu	Ag	Fe	Mn	
Capacitor scrap	(40 ~ 50)	(10 ~ 20)	(~ 5)	(-)	(5 ~ 10)	(-)	
Recovered TaO _x	(80)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Obtained Ta powder	98.57*1	0.93	0.07	0.16	0.25	0.02	

^{*1:} Value determined by balancing the analyzed solute concentration.

- 回収したタンタルの純度は約99%
- 主な不純物はシリコン



電子材料用途にはさらに高純度化が必要

塩化物スクラップを用いた 塩化による高純度化

回収したTaの高純度化

チタン精錬からの廃棄物

クロール法

 $-\{$ 塩化工程···チタン鉱石から高純度のTiCl₄を製造 $TiO_2 + C + 2 Cl_2 \rightarrow TiCl_4 + CO_2$

還元工程…TiCl₄をMgで還元しスポンジチタンを製造 TiCl₄ + 2 Mg \rightarrow Ti + 2 MgCl₂

電解工程···MgCl₂を電解し、MgとCl₂を製造MgCl₂ → Mg + Cl₂

チタン鉱石中に含まれる不純物が塩化され 塩化鉄を主成分とする副生物が大量に発生し 現状では廃棄されている

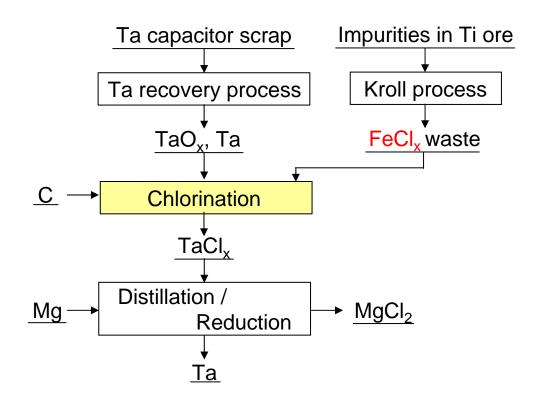
問題点

- ・廃棄物の処理コスト、環境負荷
- ・塩化物として系外に排出される塩素のロス



高効率の塩素サイクルを実現する タンタルの塩化精製プロセスの開発

塩化鉄中の塩素の回収



塩化鉄中の塩素を用いたタンタルの精製

特徴:

- 安価にタンタルを塩化することができる
- 塩化物廃棄物を減量できる
- チタンなど他のレアメタルに応用可能

さらに・・・

将来的には鉄分を多く含む安価な低品位の チタン鉱石をチタン精錬に使用可能になる 可能性がある

熱力学的検討(塩化反応)

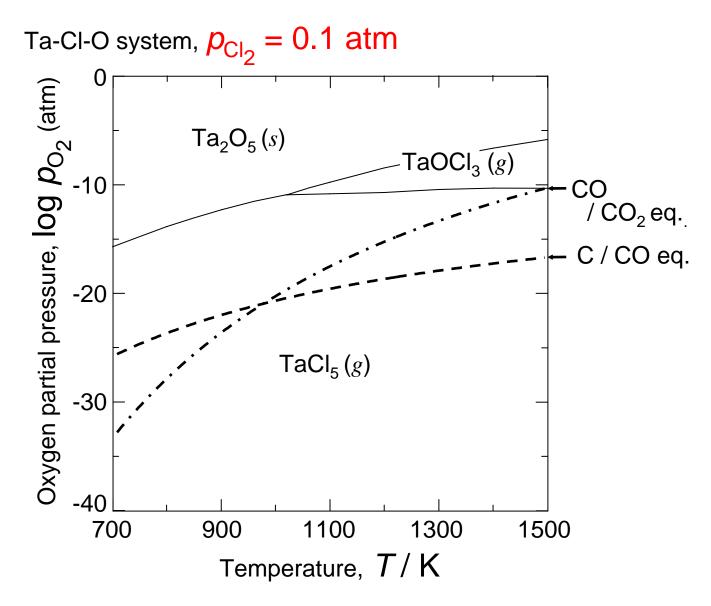


Fig. Predominance diagram for Ta-Cl-O system under chloride partial pressure.

高い塩素分圧下で炭素を系内に加えると Ta_2O_5 は塩化され $TaCl_5$ が生成する

熱力学的検討(蒸気圧)

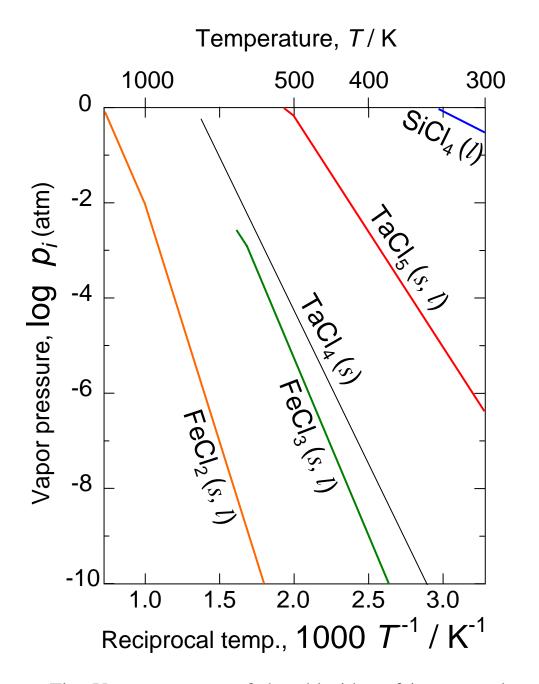


Fig. Vapor pressure of the chlorides of iron, tantalum, and silicon as a function of reciprocal temperature.

生成した塩化物の温度を適切に制御することで 高純度の TaCl₅ を分離・回収することが可能

熱力学的検討(塩化反応)

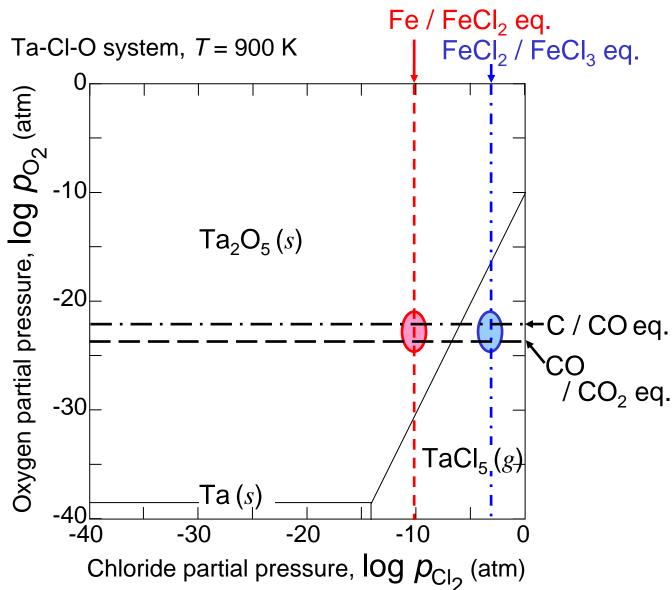


Fig. Predominance diagram for Ta-Cl-O system at 900 K.

FeCl₃ および炭素を用いて Ta₂O₅ が塩化され TaCl₅ が生成する

 $Fe / FeCl_2$ 平衡下では Ta_2O_5 が安定であるが $TaCl_5$ は蒸気圧が高いため条件によっては 塩化反応が進行する可能性がある

金属Taの塩化反応

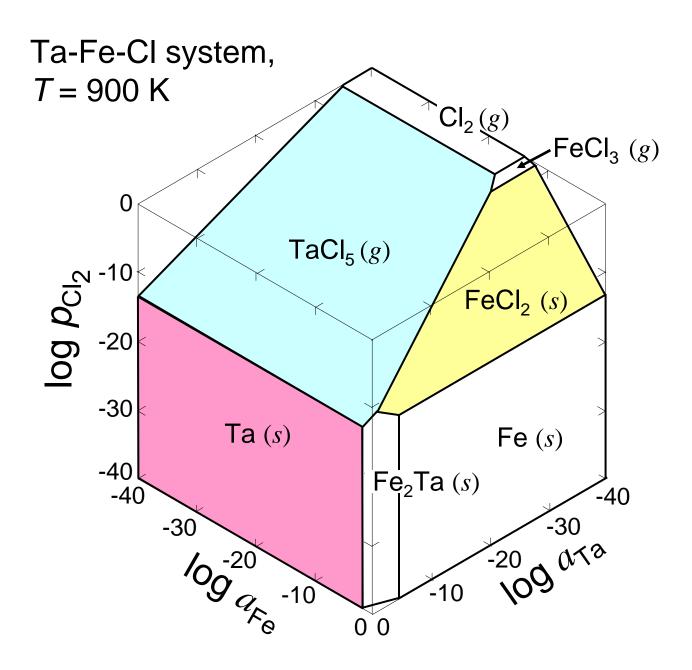


Fig. Three-dimensional chemical potential diagram for Ta-Fe-Cl system at 900 K.

FeCl2によるTaの塩化実験

$$2 \text{ Ta } (s) + 5 \text{ FeCl}_2(s) = 2 \text{ TaCl}_5(g) + 5 \text{ Fe } (s)$$

反応装置:

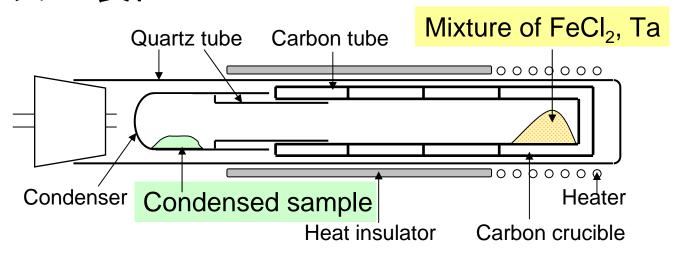


Fig. Experimental apparatus for chlorination using FeCl₂ as a chlorine souce.

実験条件:

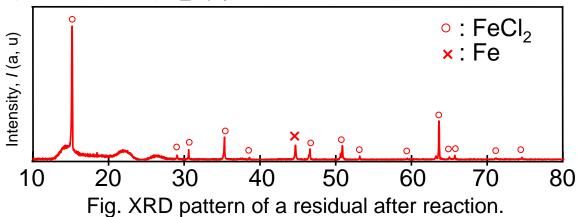
T = 900 K, t = 3 h, Ar雰囲気

Ta: 2 g, FeCl₂: 10 g

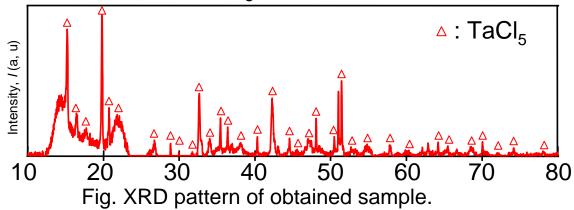
分析結果

XRD分析結果

残渣: Feの生成を確認



析出物: 低温部にTaCl5が凝縮



TaCl₅中のFeの濃度:約300 ppm (ICP分析結果)

チタンへの応用

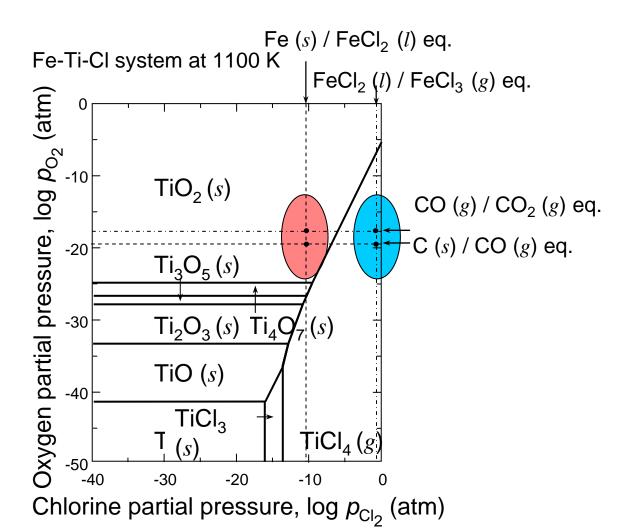


Fig. Chemical potential diagram for Ti-Cl-O system at 1100 K.

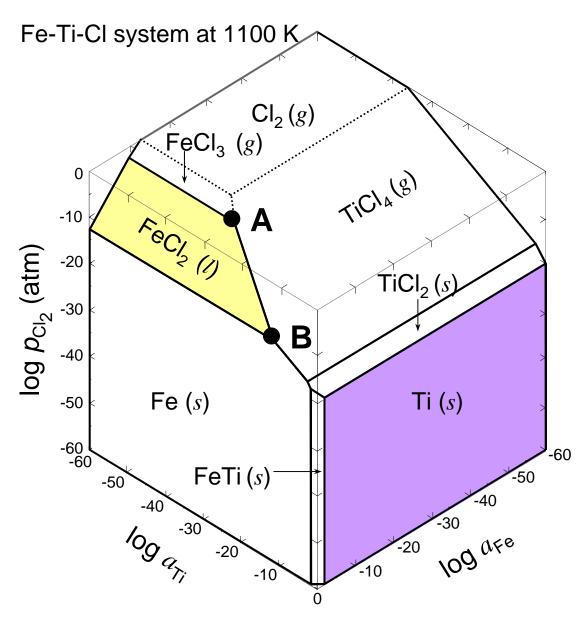


Fig. Chemical potential diagram for Fe-Ti-Cl system.

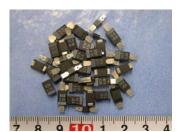
コンデンサからのタンタルの回収

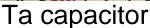
タンタルコンデンサを高温の大気中で酸化する手法で90%以上の歩留まりで99%程度の純度のタンタルを回収することに成功した

タンタルの塩化による高純度化

コンデンサより回収したタンタルをチタン精錬からの 塩化鉄スクラップ中の塩素を利用し塩化できることを 熱力学的に示した

FeCl₂中の塩素によってタンタルを塩化し、TaCl₅が得られることを実験的に示した







Ta₂O₅



 O_5 Ta



TaCl₅